

## 中小の技術支援 助成先7件採択

新技術開発財団

新技術開発財団は、独自の技術開発を目指す中小企業などを支援する「新技術開発助成」で、2009年度第1次分として7件を採択した。助成金は総額で82338万円。8月4日に東京・大田の同財団で贈呈式を開く。開発テーマと助成先は以下の通り。

▽非侵襲的血液粘度・血管弾性計測を含む血管機能検査装置の実用化(ユネクス)  
▽LSIの超多並列フアイナルテスト(山田電音)  
▽省エネルギー電動ブレイキユニットの開発(パボット技研)  
▽水蒸気・希薄水溶液二流体噴流による半導体ウエハー洗浄技術(アクアサイエンス)  
▽コンヒナトリアルバイオケミストリー・マイクロ波照射装置の開発(サイタ・UMS)  
▽マイクロ流体チップと光圧力を用いた多種類細胞同時分別回収装置(フルイドウェアテクノロジーズ)  
▽宇宙空間で使用できる透明ポリイミドフィルムの製膜技術の開発(アイ・エス・ティ)